528230

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- 1 (2010 B))) 1 (101 | 1 (101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

(43) 国際公開日 2004 年4 月1 日 (01.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/026442 A1

(51) 国際特許分類7:

B01D 53/26, 53/06

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/012004

(22) 国際出願日:

2003 年9 月19 日 (19.09.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

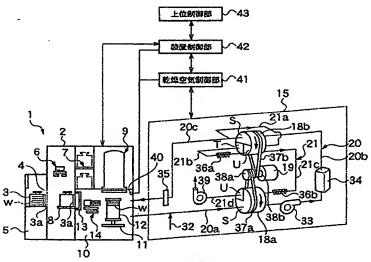
特願2002-274214 2002 年9 月20 日 (20.09.2002) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP). ニチアス株式会社 (NICHIAS CORPORATION) [JP/JP]; 〒105-8555 東京都港区芝大門1丁目1番26号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
 - 5) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 棚橋 隆司 (TANA-HASHI, Takashi) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都港区 赤坂五丁目 3番 6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 浅野 貴庸 (ASANO, Takanobu) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都港区 赤坂五丁目 3番 6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 中尾賢 (NAKAO, Ken) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都港区 赤坂五丁目 3番 6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 山下 勝宏 (YA-MASHITA, Katsuhiro) [JP/JP]; 〒105-8555 東京都港区芝大門 1-1-2 6 ニチアス株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE,Kenji et al.); 〒 100-0005 東京都 千代田区 丸の内三丁目2番3号 富士ピル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

[続葉有]

- (54) Title: DRY AIR-SUPPLYING APPARATUS AND TREATING APPARATUS
- (54) 発明の名称: 乾燥空気供給装置及び処理装置



- 41...DRY AIR CONTROL SECTION
- 42...APPARATUS CONTROL SECTION
- 43...SUPERORDINATE CONTROL SECTION

(57) Abstract: Two rotors (18a, 18b) housing honeycomb structure bodies (25) that hold adsorbing agents are rotated by a common motor (19). A partition member (17) defines in each of the rotors an adsorbing zone (S) and a reproducing zone (U) depending on the positional relationship of rotation between the partition member (17) and the rotor corresponding to the partition member. In the adsorbing zone (S), the adsorbing agent removes moisture and organic matter from air passing through the adsorbing zone. In the reproducing zone (U), the adsorbing agent deteriorated through the absorption of moisture and organic matter is reproduced using heated dry air. Air sucked from a transportation space (10) of a treating apparatus (1) is passed through a circulation route (20), sequentially passed through the adsorbing zones of both rotors, and then returned to the space as the aimed space. Portion of the clean and dry air passed through the adsorbing zones is introduced in an air discharge route (21), heated by a heater, and passed through the reproducing zones of both rotors.



(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, 2文字コード及び他の略語については、定期発行される CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

国際調査報告書

(57) 要約: 吸着剤を担持するハニカム構造体25を内蔵した二つのロータ18a,18bは、共通のモータ19に より回転駆動される。仕切部材17が、該仕切部材17と該仕切部材に対応するロータとの間の回転位置関係に依 存して、該ロータに、吸着ゾーンSと、再生ゾーンUと、を画成する。吸着ゾーンSでは、そこを通過する空気か ら吸着剤が水分および有機物を除去する。再生ゾーンUでは、加熱された乾燥空気を用いて水分および有機物を吸 着して劣化した吸収剤の再生が行われる。処理装置1の搬送空間10から吸引された空気は、循環経路20を通っ て、両ロータの吸着ゾーンを順次通過し、その後前記目的空間に戻る。両ロータの吸着ゾーンを通過した清浄乾燥 空気の一部が、排気経路21に導入され、ヒータにより加熱されて両ロータの再生ゾーンを通過する。

明 細 書

乾燥空気供給装置及び処理装置

技 術 分 野

本発明は、乾燥空気供給装置及び処理装置に関する。

背 景 技 術

半導体装置の製造には、被処理体例えば半導体ウエハに酸化、拡散、CVD等の各種の処理を施す工程があり、これらの工程を実行するために各種の処理装置、例えば熱処理装置が使用されている。縦型の熱処理装置は、複数例えば25枚のウエハを収容した運搬容器と、前記ウエハを収容して所定の処理を施す処理容器との間でウエハの搬送を行う搬送空間(ローディングエリアとも言う)を有している。

前記搬送空間内でウエハの表面に自然酸化膜が成長することを抑制するために、搬送空間に不活性ガス例えば窒素ガスを多量(250~400リットル/分)に供給して、搬送空間の酸素濃度を30ppm以下の雰囲気にしている。また、前記搬送空間内の有機系のガスを除去するために、ケミカルフィルタを設けている。

また、自然酸化膜の成長を防止するため、搬送空間に低露点の乾燥気体を供給することも提案されており(例えば、特開平6-267933号公報参照)、更には、低露点の乾燥気体を得ることができる乾式減湿装置(例えば、特開2000-296309号公報、特開昭63-50047号公報等参照)も提案されている。

しかしながら、窒素ガスを供給する場合には、高価な窒素ガスが多量に必要となるため、ランニングコストが多くかかるだけでなく、窒素ガスによる酸欠の危険性がある。また、ケミカルフィルタに付着した有機物を除去してケミカルフィルタを再生することは困難であるという問題もある。更に、乾燥空気を製造する装置は、構造が繁雑でコストの増大を招く問題がある。

発明の開示

本発明は、前記事情を考慮してなされたものである。

本発明の第1の目的は、不活性ガスの代りに乾燥空気を用いることにより、酸 欠の危険性を回避しつつ被処理体の自然酸化膜の成長を抑制することができる乾 燥空気供給装置及び処理装置を提供することにある。

本発明の第2の目的は、コンパクトで簡素な構造の乾燥空気供給装置および処理装置を提供することにある。

本発明の第3の目的は、パーティクルの発生の少ない乾燥空気供給装置、並び にパーティクルによる被処理体の汚染を回避することができる処理装置を提供す ることにある。

上記目的を達成するため、本発明は、各々が、支持枠に回転可能に支持されるとともに吸着剤を担持する部材を有している二つのロータと、前記各支持枠に設けられた仕切部材であって、該仕切部材と該仕切部材に対応するロータとの間の回転位置関係に依存して、該ロータに、前記吸着剤によってそこを通過する空気から水分および有機物の除去が行われる吸着ゾーンと、水分および有機物を吸着して劣化した前記吸収剤の再生が行われる再生ゾーンと、を少なくとも画成する仕切部材と、両ロータを回転駆動する共通の駆動手段と、目的空間から吸引した空気を、該空気から水分及び有機物を除去するために両ロータの吸着ゾーンを順次通過させて、その後前記目的空間に戻るように案内する循環経路と、加熱手段が設けられた排気経路であって、両ロータの吸着ゾーンを通過した空気の一部を、前記加熱手段を通過させ、その後両ロータの吸着剤から水分及び有機物を脱離させるために両ロータの再生ゾーンに通過させるように案内する排気経路と、を備えた乾燥空気供給装置を提供する。

また、本発明は、被処理体に所定の処理を施す処理ユニットと、前記処理ユニットにより処理すべき被処理体または前記処理ユニットにより処理された被処理体が搬送される搬送空間と、前記処理空間に水分および有機物が除去された空気を供給する乾燥空気供給装置と、を備え、前記乾燥空気供給装置は、各々が、支持枠に回転可能に支持されるとともに吸着剤を担持する部材を有している二つの

ロータと、前記各支持枠に設けられた仕切部材であって、該仕切部材と該仕切部材に対応するロータとの間の回転位置関係に依存して、該ロータに、前記吸着剤によってそこを通過する空気から水分および有機物の除去が行われる吸着ゾーンと、水分および有機物を吸着して劣化した前記吸収剤の再生が行われる再生ゾーンと、を少なくとも画成する仕切部材と、両ロータを回転駆動する共通の駆動手段と、前記搬送空間から吸引した空気を、該空気から水分及び有機物を除去するために両ロータの吸着ゾーンを順次通過させて、その後前記搬送空間に戻るように案内する循環経路と、加熱手段が設けられた排気経路であって、両ロータの吸着ゾーンを通過した空気の一部を、前記加熱手段を通過させ、その後両ロータの吸着 別から水分及び有機物を脱離させるために両ロータの再生ゾーンに通過させるように案内する排気経路と、を有している処理装置を提供する。

好適な一実施形態においては、前記循環経路において、前記二つのロータのうちの前段のロータと前記二つのロータのうちの後段のロータとの間には、前記前段のロータの吸着ゾーンを通過した空気を冷却するための冷却手段が設けられており、前記後段のロータに対応する仕切部材は、前記後段のロータに前記吸着ゾーンおよび前記再生ゾーンに加えて、前記吸着剤を担持する部材の冷却が行われる冷却ゾーンを画成するように形成されており、前記排気経路は、前記前段のロータ、前記冷却手段および前記後段のロータを通過した空気を、該空気が前記前段および後段のロータの再生ゾーン並びに前記加熱手段を通る前に、前記後段のロータの冷却ゾーンを通過するように案内するように構成されている、

好ましくは、前記循環経路の前記搬送空間に通じる出口部分には、前記ロータ と前記仕切部材の接触部から発生するパーティクルを除去するためのフィルタが 設けられている。これにより、搬送空間のパーティクル汚染を防止することがで きる。

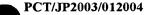
好適な一実施形態においては、前記駆動手段が、前記二つのロータをそれぞれ 無端ベルトを介して回転駆動するための二つのベルト車を有しており、前記二つ のロータが互いに異なる速度で回転するように前記二つのベルト車の径が互いに 異なる。これにより、簡単な構造で、二つのロータを異なる速度で回転させるこ とができる。 装置コストの低減の観点から、前記排気経路に、前記二つのロータの再生領域 にそれぞれ供給される空気を加熱するための共通の加熱手段が設けることができ る。

上記処理装置は、前記搬送空間の雰囲気の露点を計測する露点計と、前記露点計の計測結果に基づいて、前記搬送空間を所定の露点に維持すべく前記乾燥空気供給装置を制御するための乾燥空気制御部と、をさらに備えて構成することができる。

好適な一実施形態においては、前記仕切部材は、ロータの端部の周縁部に対応する環状の周方向部材と、前記周方向部材の中心から周方向部材まで延びて前記周方向部材により囲まれる空間を複数の領域に分割する複数の径方向部材とを有しており、前記各径方向部材に、対向するロータの端面に押し付けられる可撓性のフィン状のシール部材が取り付けられており、前記各シール部材は、その先端が、対向するロータの回転方向を向くように弾性的に撓んだ状態で対向するロータの端面上を摺動するように構成されており、これにより、各ロータの異なるゾーンを通過した空気が互いに混ざり合うことが防止されている。上記のシール部材を用いることにより、ゾーン間のシールが確実に行えるだけでなく、シール部材とロータとの間に働く摩擦力の低減、並びにシール部材とロータとの摺動に起因するパーティクル発生の低減を図ることができる。

この場合、好ましくは、前記各仕切部材の周方向部材には、対抗するロータの 端縁または外周面に押し付けられる環状のパッキン部材が設けられ、各パッキン 部材には対応するロータに対向する接触面に滑りシートが貼着されている。これ により、周方向部材とロータとの間のシールを確実に行えるだけでなく、パッキン部材とロータとの間に働く摩擦力の低減、並びにパッキン部材とロータとの摺 動に起因するパーティクル発生の低減を図ることができる。

他の好適な一実施形態においては、前記駆動手段は、前記二つのロータを間欠 回転するように構成されており、前記仕切部材は、対向するロータが回転してい るときにそのロータの端面から離れ、回転停止時にロータの端面に当接するよう に構成されている。これにより、仕切部材とロータとが摺動しないため、仕切部 材とロータとの接触に起因するパーティクルの発生をほぼ完全に防止することが



できる。

前記乾燥空気供給装置は、他の処理装置の搬送空間にも接続することができる。複数の処理装置で乾燥空気供給装置を共用することにより、複数の処理装置を含むシステム全体のコストダウンが図れる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明による乾燥空気供給装置を備えた処理装置の構成を概略的に示す図である。

図2は、図1に示す乾燥空気供給装置のロータの斜視図である。

図3は、図2に示すロータを支持枠に組み付けた状態を示す斜視図である。

図4は、図2に示すロータの仕切部材の構造を概略的に示す斜視図である。

図5は、図4に示す仕切部材のA-A線に沿った拡大断面図である。

図6(a)は図4に示す仕切部材のB-B線に沿った拡大断面図、図6(b)は図6(a)に示す実施形態の変形例を示す図である。

図7は、図1に示す処理装置の変形実施形態の構成を概略的に示す図である。

図8は、図1に示す処理装置の変形実施形態の構成を概略的に示す図である。

図9は、図1乃至図6に示す乾燥空気供給装置の変形実施形態を示す分解斜視 図である。

図10は、図9に示す乾燥空気供給装置の構成を概略的に示す断面図である。

好適な実施形態の説明

以下に、本発明の実施の形態を添付図面に基いて詳述する。

図1において、参照符号1は処理装置例えば縦型熱処理装置であり、この熱処理装置1はその外郭を成す筐体2を有している。筐体2の前部には、複数例えば25枚程度の被処理体例えば半導体ウエハwを収納した運搬容器(キャリアとも言う)3を熱処理装置1に搬入搬出するための搬出入口4が設けられている。この搬出入口4の前部には、運搬容器3を載置する載置台5が設けられている。運搬容器3は、ウエハwを気密状態で収納可能に構成されたいわゆるクローズ型キャリアと称するものが好ましく、このようなキャリアはその前面の開口を閉じる

着脱可能な蓋3aを備えている。

筐体2内の前部には、運搬容器3を搬送する搬送機構6、運搬容器3を保管するための保管棚7、及びウエハwの移載のために運搬容器3を載置するための移載ステージ8(移載部)が設けられている。筐体2内の後部上方には、多数例えば100枚程度のウエハwを収容して所定の処理例えばCVD処理を施すための処理容器9(図示された実施形態においては縦型熱処理炉)が設けられている。処理容器9の下方には、ローディングエリア10が設けられている。このローディングエリアは、移載ステージ8上の運搬容器3と後述するボート12との間でウエハwが搬送される空間であり、以下に搬送空間10と呼ぶこととする。搬送空間10は、後述する乾燥空気供給装置15により空調される目的空間である。

搬送空間10には処理容器9の炉口を閉じる蓋体11が設けられており、蓋体11は昇降機構(図示せず)により昇降可能である。蓋体11上には、多数例えば100枚程度のウエハwを上下方向に所定間隔で保持するボート12が載置されている。昇降機構によって処理容器9に対するボート12の搬入(ロード)、搬出(アンロード)が行われるようになっている。

搬送空間10にはドア13が設けられている。ドア13には、移載ステージ8に載置された運搬容器3の蓋3aを取外して運搬容器3の開口を搬送空間10に露出させることができる手段が設けられている。搬送空間10には、移載ステージ8上の運搬容器3とアンロードされたボート12との間でウエハwの移載を行う移載機構14が設けられている。

処理装置1には、搬送空間10に低露点の乾燥空気(ドライエア)を供給するための乾燥空気供給装置15が接続されている。この乾燥空気供給装置15は、図1、図2および図3に示すように、支持枠16にそれぞれ回転可能に支持された二つのロータ18a,18bと;両ロータ18a,18bを回転駆動する共通の駆動手段例えば電動モータ19と;搬送空間10から吸引した空気をロータ18a,18bの吸着ゾーンSに順に通過させるとともに、両ロータ18a,18bの吸着ゾーンSで水分及び有機物が除去された乾燥空気を搬送空間10に導入するための循環経路20と;吸着剤から水分及び有機物を脱離させるために前記乾燥空気の一部を加熱して各ロータ18a,18bの再生ゾーンUに通過させる

ための排気経路21と;を備えている。各ロータ18a, 18bは、吸着剤を担持した構造体を有している。各ロータ18a, 18bの両端には、仕切部材17が設けられている。仕切部材17は、仕切部材17に対するロータの角度位置に依存して、ロータ18a, 18bに複数のゾーン(吸着ゾーンS、再生ゾーンU)を画成する。

ロータ18a, 18bは、両端が開口された円筒体22と、この円筒体22の中心に配置された回転軸23と、この回転軸23から放射状に延びて円筒体22の内周面に固定されると共に円筒体22内を複数例えば8つの断面扇形の部屋に仕切る板状スポーク24と、各部屋内に取付けられた断面扇形のハニカム構造体25と、から主に構成されている。ハニカム構造体25は、吸着剤を担持した基材からなる。空気は、円筒体22内の軸方向にハニカム構造体25内を通過することができる。

前記吸着剤としては、水分及び有機物を効率よく吸着できることから、親水性ゼオライト中のナトリウムの一部を希土類元素で置換した希土類置換アルミノシリケートを用いることが好ましい。この希土類置換アルミノシリケートは、構造式「aMxOy・bNa2O・cAl2O3・dSiO2・eH2O(但し、Mは希土類元素、a,b,c,d,eは正数)」で表される。この希土類置換アルミノシリケートは、一種類のみの希土類元素を含んでいてもよいし、複数種類の希土類元素を含んでいてもよい。前記構造式において、好ましくは、MxOyはLa2O3,Nd2O3,CeO3またはPr6O11である。好ましくは、この希土類置換アルミノシリケートは、MxOyを1重量%以上含有する。より好ましくは、MxOyはLa2O3である。この希土類置換アルミノシリケート中のLa2O3の含有量は4~10重量%とすることが好ましく、これにより、より高い吸着効果が得られる。

ハニカム構造体 2 5 の基材としては、耐熱性および耐摩耗性に優れることから、無機繊維紙を用いることが好ましい。ハニカム構造体 2 5 は、無機繊維紙をハニカム構造が形成されるように適宜成形することにより形成される。基材に上述した希土類置換アルミノシリケートを担持させるには、例えば、希土類置換アルミノシリケートと無機バインダー例えばシリカゾルとを含有するスラリーをスプ

8

レーや刷毛塗り等により基材に含浸させて乾燥すればよい。

支持枠16は、ロータ18a, 18bを収容し得る寸法の箱形の部材である。 支持枠16の両端には、ロータ18a, 18bの両端の開口の形状および位置に 対応する円形の開口16aが形成されている。開口16aの中央には、回転軸2 3の両端を回転自在に支持する軸受26が設けられており、軸受26は支持柱2 7及び仕切部材17により支持されている。なお、後段のロータ18bに対応する仕切部材17は、吸着ゾーンSおよび再生ゾーンUに加えて更に冷却ゾーンTを画成する。

仕切部材17は、例えば図4に示すように、ロータないし円筒体22の端部の周縁部に対応する環状の周方向部材17aと、周方向部材17aの中心例えば軸受26から周方向部材17aに延びる複数の径方向部材17bとからなる。図5に示すように、径方向要素17bには、可撓性のフィン(薄板)状のシール部材28が取付けられている。シール部材28は、ハニカム構造体25の端面(すなわちロータ18a,18bの端面)に押し付けられ、これにより異なるゾーンを通過する空気が互いに混合されることを防止する。シール部材28は、弾性及び耐熱性を有する材料例えばゴム又は軟質樹脂により形成されている。シール部材28は、その先端がロータの回転方向を向くように弾性的に屈曲する。このため、ハニカム構造体25がシール部材28上を摺動するときの、シール部材28およびハニカム構造体25間の摩擦抵抗並びにシール部材28およびハニカム構造体25の摩耗を低減することができる。

図6(a)に示すようにロータないし円筒体22の端縁にフランジ22aが設けられている場合、周方向部材17aには、フランジ22aに押圧接触される環状のパッキン部材29が取付けられている。フランジ22aに摺接するパッキン部材29の摩擦抵抗を減らすために、このパッキン部材29には滑りシート30が貼着されていることが好ましい。なお、円筒体22の端縁にフランジが設けられていない場合には、図6の(b)に示すように、周方向部材17aが円筒体よりも大きい径の円筒状に形成され、その先端側に円筒体22の外周に押し付けられる環状のパッキン部材29aが取付けられる。この場合も、パッキン部材29aには滑りシート30aが貼着されていることが好ましい。これにより、周方向

部材17aとロータないし円筒体22の端縁または外周との間の気密性を確保することができ、かつ、パッキン部材29,29aに作用する摩擦力およびパッキン部材29,29aの摩耗を低減することができる。なお、図9に示すように、仕切部材17にはその表面を覆うカバー部材31が設けられ、このカバー部材31に各ゾーンS,Uと連通する配管が連結される。

循環経路20は、処理装置1の搬送空間10から被処理気体である搬送空間の雰囲気(空気)を吸引して前段のロータ18aの吸着ゾーンSに導入する吸引配管20aと、前段のロータ18aの吸着ゾーンSを通過して水分及び有機物が除去された低露点の乾燥空気を後段のロータ18bの吸着ゾーンSに導入する中間配管20bと、後段のロータ18bの吸着ゾーンSを通過して水分及び有機物が更に除去された低露点の乾燥空気を前記搬送空間10に供給(導入)する供給配管20cとから構成されている。

搬送空間10から取出した空気の全部を循環させて搬送空間10に戻すのではなく、搬送空間10から取出した空気の一部を再生用気体として利用した後排気するため、吸引配管20aにはその排気量に見合う分の空気を取り込むための空気取り込み部32が設けられていることが好ましい。中間配管20bには上流側(前段のロータ側)から下流側(後段のロータ側)に空気を送るためのファン33と、前段のロータ18aの吸着ゾーンSを通過して水分及び有機物が除去された低露点の乾燥空気を所定の温度例えば15℃程度に冷却するための冷却手段であるクーラー34とが順に設けられている。乾燥空気供給装置15に起因する搬送空間におけるウエハwのパーティクル汚染を防止するために、循環経路20の出口側すなわち供給配管20cには、ロータ18a,18bと仕切部材17の接触部等から発生するパーティクルを除去するためのフィルタ35が設けられていることが好ましい。

前記排気経路21は、循環経路20における後段のロータ18b直後の供給配管20cから分岐され低露点の清浄乾燥空気の一部を取出して冷却用気体として後段のロータ18bの冷却ゾーンTに導入する第1配管21aと、該冷却ゾーンTを通過した乾燥空気を再生用気体として再生ゾーンUに導入する第2配管21bと、該再生ゾーンUを通過した空気を前段のロータ18aの再生ゾーンUに導

入する第3配管21cと、該再生ゾーンUを通過した空気を例えば工場排気系に排気する第4配管21dとから構成されている。第2配管21b及び第3配管21cにはには空気を再生用気体とするために所定の温度に加熱する加熱手段例えばヒータ36a,36bがそれぞれ設けられ、第4配管21dには排気用のファン39が設けられている。

通常運転時には、再生用の空気をヒータ36a,36bにより130~200 ℃程度の温度に加熱して再生ゾーンUに供給することにより吸着剤に吸着している水分やガス状不純物(有機物)をそこから脱離させる。しかし、高沸点有機化合物を吸着剤から脱離させるために、再生用の空気をヒータ36a,36bにより250~400℃程度の高温に加熱して再生ゾーンUに定期的に供給することも好ましい。

二つのロータ18a,18bはモータ19を挟んで平行に配置されている。モータ19の回転軸には、ロータ18a,18bをそれぞれ無端ベルト37a,37bを介して回転駆動するための二つのベルト車(プーリとも言う)38a,38bが装着されている。各ロータ18a,18bとベルト車38a,38b間には、無端ベルト37a,37bが巻き掛けられている。そして、二つのベルト車38,38bの径は互いに異なっており、これにより二つのロータ18a,18bの回転数が異なる値に設定されている。前後のロータ18bにおけるハニカム構造体25に担持させた吸着剤に水分及び有機物を効率よく吸着させ、かつ、水分及び有機物を吸着した吸着剤から水分及び有機物を脱離させて吸着剤を効率よく再生するために、図示例の場合、前段のロータ18aの回転数が毎時10回転、後段のロータ18bの回転数が毎時0.5回転に設定されている。各ロータの回転数は、前段のロータ18aの吸着ゾーンSと再生ゾーンUの面積比(図示例では3:1)および後段のロータ18bの吸着ゾーンSと再生ゾーンUと冷却ゾーンTの面積比(図示例では2:1:1)、吸着ゾーンにおける吸着効率および再生ゾーンSにおける再生効率等を考慮して最適な値に設定することが好ましい

搬送空間10を常に所定の露点例えば-80℃の低露点温度に自動的に維持することができるように、処理装置1の搬送空間10内に配置されて搬送空間10

内の雰囲気の露点(露点温度)を検出する露点計40と、検出された露点に基いて搬送空間10内の雰囲気を所定の露点に維持すべく乾燥空気供給装置15を制御、具体的にはモータ19、ファン33,39、ヒータ35、クーラー34等を制御するための乾燥空気制御部41を備えていることが好ましい。この場合、乾燥空気制御部41は、例えば所定の露点に制御できなくなった時に警報を発したり、乾燥空気供給装置41の運転を停止する機能を備えていることが好ましい。

また、予め設定された運転プログラムに基いて処理装置1や乾燥空気供給装置15等からの信号を検出しつつこれら処理装置1及び乾燥空気供給装置15を制御する装置制御部42が設けられていることが好ましい。更に、処理装置ユ及び乾燥空気供給装置15を複数組備えた工場においては、これら複数組の処理装置1及び乾燥空気供給装置15を制御する上位制御部43を備えていることが好ましい。

以上の構成において、処理装置1の搬送空間10内の空気(温度が23℃程度、露点が1.96℃程度)は、循環経路20の吸引配管20aを通って前段のロータ18aの吸着ゾーンSに導入され、ロータ18aに担持された吸着剤により減湿及び浄化される(水分及び有機物が除去される)。この時点で、この清浄乾燥空気の温度が45℃程度、露点が-20℃程度となる。次いで、清浄乾燥空気はクーラー34で15℃程度に冷却された後、後段のロータ18bの吸着ゾーンSに導入され、更に減湿及び浄化され、供給配管20cを通じて温度が23℃、露点が-80℃の清浄乾燥空気が処理装置1の搬送空間10に供給される。

また、後段のロータ18bでは、低露点の浄化乾燥空気の一部が、分岐管である排気経路21の第1配管21aを通って冷却ゾーンTに導入されて冷却用気体として使用され、その後第2配管21bのヒータ36aにより加熱されて再生用の加熱気体として再生ゾーンUに導入され、ロータ18bの吸着剤に吸着した水分や有機物を蒸発させて除去(脱離)する。再生ゾーンUから排出された空気(再生用気体)は、第3配管21cのヒータ36bにより再度加熱されて前段のロータ18aの再生ゾーンUに導入され、この高温の再生用気体は、ロータ18aの吸着剤に吸着した水分や有機物を蒸発させて除去(脱離)し、その後第4配管21dを通じて排気される。

以上説明したように、乾燥空気装置15は:各々が、支持枠16に回転可能に 支持されるとともに吸着剤を担持する部材25を有している二つのロータ18a ,18bと;前記各支持枠16に設けられた仕切部材17であって、該仕切部材 17と該仕切部材17に対応するロータ18a, 18bとの間の回転位置関係に 依存して、該ロータ18a,18bに、前記吸着剤によってそこを通過する空気 から水分および有機物の除去が行われる吸着ゾーンSと、水分および有機物を吸 着して劣化した前記吸収剤の再生が行われる再生ゾーンUと、を少なくとも画成 する仕切部材17と:両ロータ18a, 18bを回転駆動する共通の駆動手段1 9と;目的空間(搬送空間10)から吸引した空気を、該空気から水分及び有機 物を除去するために両ロータ18a,18bの吸着ゾーンSを順次通過させて、 その後前記目的空間10に戻るように案内する循環経路20と;加熱手段36a , 36bが設けられた排気経路21であって、両ロータ18a, 18bの吸着ゾ ーンSを通過した空気の一部を、前記加熱手段36a,36bを通過させ、その 後両ロータ18a,18bの吸着剤から水分及び有機物を脱離させるために両ロ ータ18a, 18bの再生ゾーシUに通過させるように案内する排気経路21と ;を備えている。このため、目的空間10から水分及び有機物を除去することが できると共に、乾燥空気装置15の構造の簡素化及び製造コストの低減が図れる

また、処理装置1は、被処理体に所定の処理を施す処理ユニット9と、前記処理ユニット9により処理すべき被処理体wまたは前記処理ユニットにより処理された被処理体wが搬送される搬送空間10と、前記処理空間に水分および有機物が除去された空気を供給する乾燥空気供給装置15と、を備え、前記乾燥空気供給装置15は:各々が、支持枠16に回転可能に支持されるとともに吸着剤を担持する部材25を有している二つのロータ18a,18bと;前記各支持枠16に設けられた仕切部材17であって、該仕切部材17と該仕切部材17に対応するロータ18a,18bとの間の回転位置関係に依存して、該ロータ18a,18bに、前記吸着剤によってそこを通過する空気から水分および有機物の除去が行われる吸着ゾーンSと、水分および有機物を吸着して劣化した前記吸収剤の再生が行われる再生ゾーンUと、を少なくとも画成する仕切部材17と;両ロータ

18 a, 18 b を回転駆動する共通の駆動手段19と;搬送空間10から吸引した空気を、該空気から水分及び有機物を除去するために両ロータ18 a, 18 b の吸着ゾーンSを順次通過させて、その後前記目的空間10に戻るように案内する循環経路20と;加熱手段36 a, 36 b が設けられた排気経路21であって、両ロータ18 a, 18 b の吸着ゾーンSを通過した空気の一部を、前記加熱手段36 a, 36 b を通過させ、その後両ロータ18 a, 18 b の吸着剤から水分及び有機物を脱離させるために両ロータ18 a, 18 b の再生ゾーンUに通過させるように案内する排気経路21と;を有している。このため、搬送空間10内の水分及び有機物を除去することができ、ウエハwの自然酸化膜の成長を抑制することができ、酸欠の危険性を回避することができ、しかも、処理槽の構造の簡素化及び製造コストの低減が図れる。

また、前記循環経路21において、前記二つのロータのうちの前段のロータ18aと前記二つのロータのうちの後段のロータ18bとの間には、前記前段のロータ18aの吸着ゾーンSを通過した空気を冷却するための冷却手段34が設けられており、前記後段のロータ18bに対応する仕切部材17は、前記後段のロータ18bに前記吸着ゾーンSおよび前記再生ゾーンUに加えて、前記吸着剤を担持する部材25の冷却が行われる冷却ゾーンTを画成するように形成されており、前記排気経路21は、前記前段のロータ18a、前記冷却手段34および前記後段のロータ18bを通過した空気を、該空気が前記前段および後段のロータ18a、18bの再生ゾーンU並びに前記加熱手段34を通る前に、前記後段のロータ18bの冷却ゾーンTを通過するように案内するように構成されている。従って、後段のロータ18bでは、高温にされる再生ゾーンUとして用いられた部分が、次に冷却部分Tとして用いられることにより冷却され、しかる後に当該部分が吸着ゾーンSとして用いられる。このため、後段のロータ18bの再生ゾーンUを出て搬送空間10に供給される空気の温度が高くなることはない。

また、前記循環経路20の前記搬送空間10に通じる出口部分には、前記ロータ18a, 18bと前記仕切部材17の接触部から発生するパーティクルを除去するためのフィルタ35が設けられているため、乾燥空気供給装置15に起因する搬送空間10におけるウエハwのパーティクル汚染を防止することができる。

また、前記駆動手段19が、前記二つのロータ18a, 18bをそれぞれ無端ベルト37a, 37bを介して回転駆動するための二つのベルト車38a, 38bを有しており、前記二つのロータ18a, 18bが互いに異なる速度で回転するように前記二つのベルト車38a, 38bの径が互いに異っている。このため、簡単な構造で二っのロータ18a, 18bの回転数を容易に異なる値に設定することができる。

また、前記搬送空間10には露点計40が設けられ、搬送空間10を所定の露点に維持すべく乾燥空気供給装置15を制御するための乾燥空気制御部41が設けられているため、常に搬送空間10の雰囲気を所定の露点に自動的に維持することができる。

図7は乾燥空気供給装置を備えた処理装置の変形実施形態を示す構成図である。図7の実施形態において、図1の実施形態と同一部分は同一参照符号を付して説明を省略し、異なる部分について説明する。図7に示すように排気経路21には、二つのロータ18a,18bの再生領域Uにそれぞれ供給する乾燥空気(再生用気体)を加熱するための共通の加熱手段例えばヒータ36a、36bが設けられている。すなわち、第2配管21bと第3配管21cが互いに近接して配置された部分を有し、該近接部分に一つの共通のヒータ36aが巻き付けられている。このように、一つのヒータ36aにより二つのロータ18a,18bの再生領域Uにそれぞれ供給する乾燥空気を加熱するするように構成することにより、装置構造の簡素化、装置のコンパクト化及び製造コストの低減が図れる。

図8にも、図7と同様に二つのロータ18a, 18bの再生領域Uにそれぞれ供給する乾燥空気(再生用気体)を加熱するための共通の加熱手段例えばヒータ36aを設けた例が示されている。本例では、ヒータ36aの下流側で第2配管21bから後段のロータ18bをバイパスする分岐管44が分岐し、分岐管44第3配管21cに合流している。本例においても、装置構造の簡素化、装置のコンパクト化及び製造コストの低減が図れる。

図9および図10は乾燥空気供給装置の変形例を示している。これらの図において、前述した実施形態と同一部分には同一参照符号を付して説明を省略し、異なる部分について説明する。図中、ロータ18aの回転軸は省略されている。ロ

ータ18aは回転軸を有していなくてもよく、この場合、ロータ18aが回転可能となるようにロータ18aの外周面が支持される。ロータ18aは間欠的に回転する。ロータ18aの回転時に仕切部材17はロータ18aの端面から離れ(図10の左側部分参照)、回転停止時にロータ18aの端面に当接する(図10の左側部分参照)。

カバー部材31を有する仕切部材には、これをロータ18aの端面に近接および離間する方向に駆動する手段、例えばエアシリンダ45が設けられている。また、ロータ18aをリボルバーのように所定回転角度毎に間欠的に回転させるために、ロータ18aの回転角度を検出するためのセンサ46が設けられ、このセンサ46の検出信号に基いてモータ19が間欠的に駆動される。

図9および図10に示す乾燥空気供給装置15によれば、前記ロータ18aが間欠的に回転され、前記仕切部材17がロータ18aの回転時にロータ18aの端面から離反れ、回転停止時にロータ18aの端面に当接するように構成されているため、ロータ18aと仕切部材17間の摺動がなくなり、ロータ18aと仕切部材17の接触部からのパーティクルの発生を防止することができる。

以上、本発明の実施の形態を図面により詳述してきたが、本発明は前記実施の 形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種々の設計 変更等が可能である。例えば、図1における排気系路21にはヒータ36a,3 6bが二つ設けられているが、第3配管21cのヒータ36bを取除くことによ りヒータを一つにしてもよい。また、乾燥空気供給装置15を複数の処理装置1 で共用してもよい。言い換えれば、乾燥空気供給装置15が他の処理装置1に乾燥空気を供給するようにしてもよい。このようにすれば、更なる装置構造の簡素 化及び製造コストの低減が図れる。



請求の範囲

1. 乾燥空気供給装置において、

各々が、支持枠に回転可能に支持されるとともに吸着剤を担持する部材を有している二つのロータと、

前記各支持枠に設けられた仕切部材であって、該仕切部材と該仕切部材に対応するロータとの間の回転位置関係に依存して、該ロータに、前記吸着剤によってそこを通過する空気から水分および有機物の除去が行われる吸着ゾーンと、水分および有機物を吸着して劣化した前記吸収剤の再生が行われる再生ゾーンと、を少なくとも画成する仕切部材と、

両ロータを回転駆動する共通の駆動手段と、

目的空間から吸引した空気を、該空気から水分及び有機物を除去するために両ロータの吸着ゾーンを順次通過させて、その後前記目的空間に戻るように案内する循環経路と、

加熱手段が設けられた排気経路であって、両ロータの吸着ゾーンを通過した空気の一部を、前記加熱手段を通過させ、その後両ロータの吸着剤から水分及び有機物を脱離させるために両ロータの再生ゾーンに通過させるように案内する排気経路と、

を備えた乾燥空気供給装置。

処理装置において、

被処理体に所定の処理を施す処理ユニットと、

前記処理ユニットにより処理すべき被処理体または前記処理ユニットにより処理された被処理体が搬送される搬送空間と、

前記処理空間に水分および有機物が除去された空気を供給する乾燥空気供給装置と、を備え、

前記乾燥空気供給装置は、

各々が、支持枠に回転可能に支持されるとともに吸着剤を担持する部材を有している二つのロータと、

前記各支持枠に設けられた仕切部材であって、該仕切部材と該仕切部材に対応するロータとの間の回転位置関係に依存して、該ロータに、前記吸着剤によってそこを通過する空気から水分および有機物の除去が行われる吸着ゾーンと、水分および有機物を吸着して劣化した前記吸収剤の再生が行われる再生ゾーンと、を少なくとも画成する仕切部材と、

両ロータを回転駆動する共通の駆動手段と、

前記搬送空間から吸引した空気を、該空気から水分及び有機物を除去するため に両ロータの吸着ゾーンを順次通過させて、その後前記搬送空間に戻るように案 内する循環経路と、

加熱手段が設けられた排気経路であって、両ロータの吸着ゾーンを通過した空気の一部を、前記加熱手段を通過させ、その後両ロータの吸着剤から水分及び有機物を脱離させるために両ロータの再生ゾーンに通過させるように案内する排気経路と、

を有している処理装置。

請求項2に記載の処理装置において、

前記循環経路において、前記二つのロータのうちの前段のロータと前記二つのロータのうちの後段のロータとの間には、前記前段のロータの吸着ゾーンを通過した空気を冷却するための冷却手段が設けられており、

前記後段のロータに対応する仕切部材は、前記後段のロータに前記吸着ゾーン および前記再生ゾーンに加えて、前記吸着剤を担持する部材の冷却が行われる冷 却ゾーンを画成するように形成されており、

前記排気経路は、前記前段のロータ、前記冷却手段および前記後段のロータを 通過した空気を、該空気が前記前段および後段のロータの再生ゾーン並びに前記 加熱手段を通る前に、前記後段のロータの冷却ゾーンを通過するように案内する ように構成されている、

ことを特徴とする処理装置。

4. 請求項2に記載の処理装置において、



前記循環経路の前記搬送空間に通じる出口部分には、前記ロータと前記仕切部 材の接触部から発生するパーティクルを除去するためのフィルタが設けられてい ることを特徴とする処理装置。

5. 請求項2に記載の処理装置において、

前記駆動手段が、前記二つのロータをそれぞれ無端ベルトを介して回転駆動するための二つのベルト車を有しており、前記二つのロータが互いに異なる速度で回転するように前記二つのベルト車の径が互いに異なることを特徴とする処理装置。

6. 請求項2に記載の処理装置において、

前記排気経路に、前記二つのロータの再生領域にそれぞれ供給される空気を加熱するための共通の加熱手段が設けられていることを特徴とする処理装置。

7. 請求項2に記載の処理装置において、

前記搬送空間の雰囲気の露点を計測する露点計と、

前記露点計の計測結果に基づいて、前記搬送空間を所定の露点に維持すべく前 記乾燥空気供給装置を制御するための乾燥空気制御部と、

をさらに備えていることを特徴とする処理装置。

8. 請求項2に記載の処理装置において、

前記仕切部材は、ロータの端部の周縁部に対応する環状の周方向部材と、前記 周方向部材の中心から周方向部材まで延びて前記周方向部材により囲まれる空間 を複数の領域に分割する複数の径方向部材とを有しており、

前記各径方向部材に、対向するロータの端面に押し付けられる可撓性のフィン 状のシール部材が取り付けられており、前記各シール部材は、その先端が、対向 するロータの回転方向を向くように弾性的に撓んだ状態で対向するロータの端面 上を摺動するように構成されており、

これにより、各ロータの異なるゾーンを通過した空気が互いに混ざり合うこと

が防止されている、 ことを特徴とする処理装置。

9. 請求項8に記載の処理装置において、

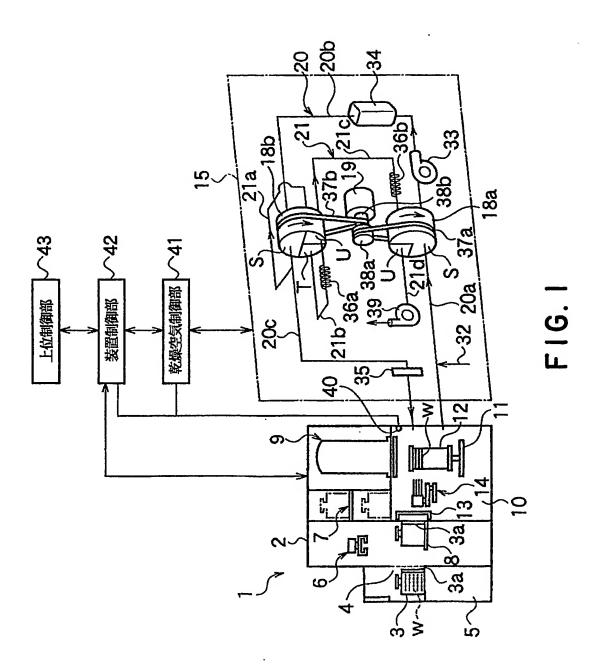
前記各仕切部材の周方向部材には、対抗するロータの端縁または外周面に押し付けられる環状のパッキン部材が設けられ、各パッキン部材には対応するロータ に対向する接触面に滑りシートが貼着されていることを特徴とする処理装置。

10. 請求項2に記載の処理装置において、

前記駆動手段は、前記二つのロータを間欠回転するように構成されており、 前記仕切部材は、対向するロータが回転しているときにそのロータの端面から 離れ、回転停止時にロータの端面に当接するように構成されている、 ことを特徴とする処理装置。

11. 請求項2に記載の処理装置において、

前記乾燥空気供給装置が、他の処理装置の搬送空間にも接続されていることを 特徴とする処理装置。



差替え用紙 (規則26)

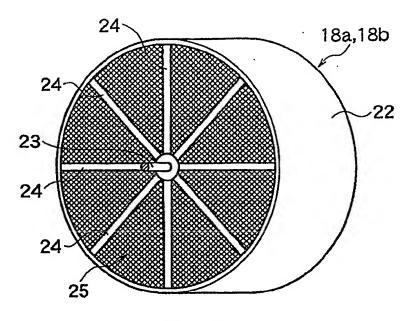


FIG. 2

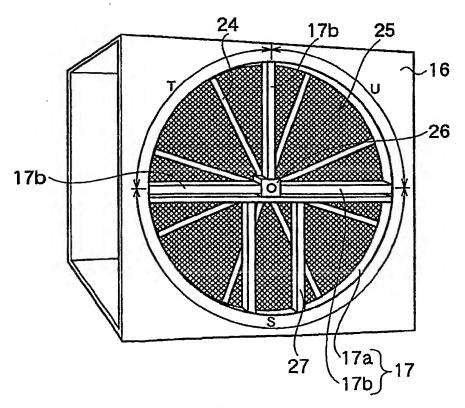


FIG. 3

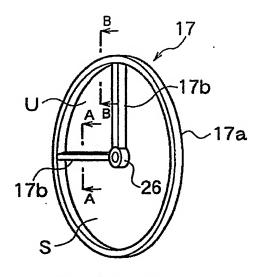


FIG. 4

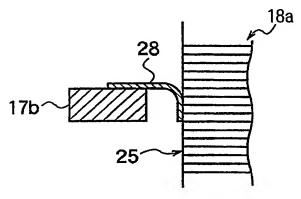


FIG. 5

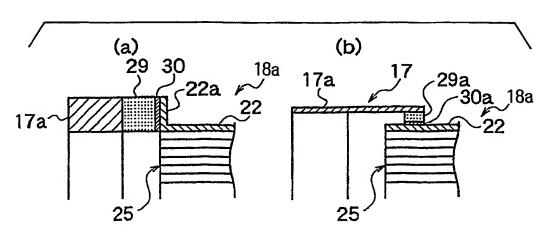
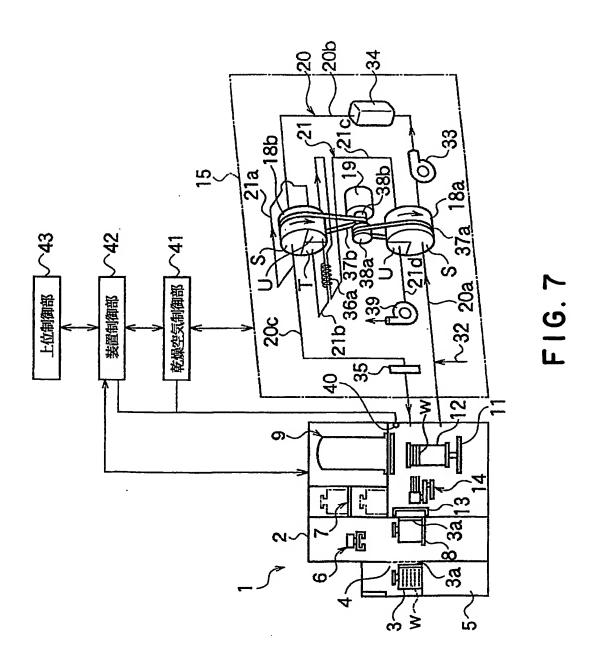
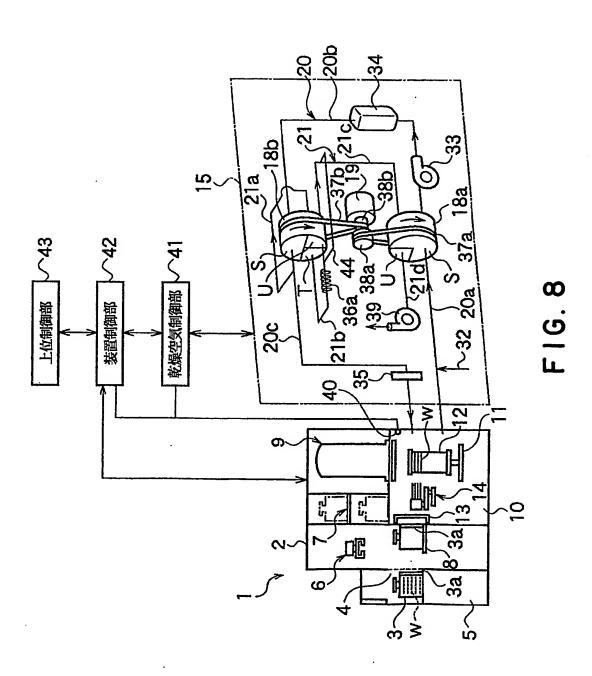


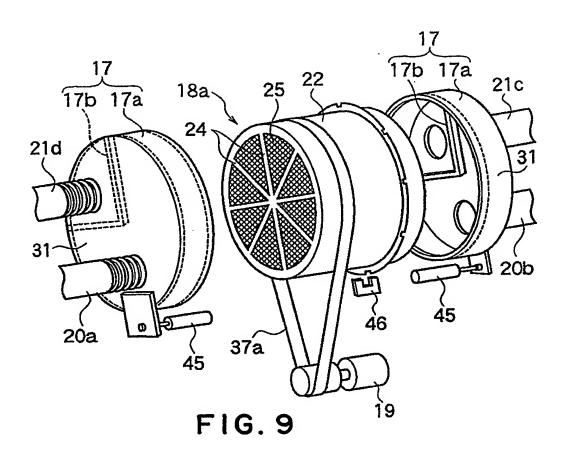
FIG. 6



差 替 え 用 紙 (規則26)



差 替 え 用 紙 (規則26)



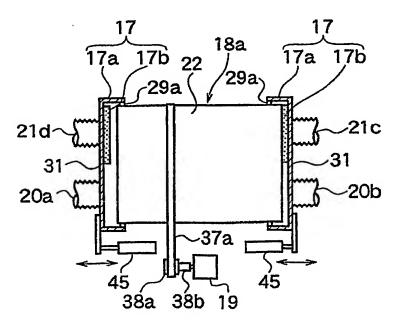


FIG. 10



International application No.
PCT/JP03/12004

			<u> </u>		
A. CLASS Int.	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ B01D53/26, B01D53/06				
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC			
	S SEARCHED				
Minimum d Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 B01D53/26, B01D53/06	by classification symbols)			
Jitsu Kokai	ion searched other than minimum documentation to the Layo Shinan Koho 1926–1996 L Jitsuyo Shinan Koho 1971–2003	Toroku Jitsuyo Shinan Jitsuyo Shinan Toroku	1994-2003 1 Koho 1996-2003		
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicab	ole, search terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X Y	JP 2001-44089 A (Takasago Th Co., Ltd.), 16 February, 2001 (16.02.01), Claim 1; Fig. 2 (Family: none)	ermal Engineering	1-4,6,7,11 5,8-10		
Y	JP 9-47627 A (Babcock-Hitach 18 February, 1997 (18.02.97), Page 3, left column, lines 14 (Family: none)		, 5		
Y	JP 2002-186824 A (Fujitsu Ge 02 July, 2002 (02.07.02), Page 3, left column, lines 26 (Family: none)	·	8,9		
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.					
*Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 02 December, 2003 (02.12.03)		"X" considered novel or cannot be step when the document of particular relevant considered novel or cannot be step when the document is take document of particular relevant considered to involve an invent combined with one or more off combination being obvious to a document member of the same Date of mailing of the internation	priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art		
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Facsimile No.		Telephone No.			



Internal application No.
PCT/JP03/12004

Cltation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to cl	aim No
Kaisha), 07 May, 1992 (07.05.92), Fig. 16	
l Fig. 16	
α ŬS 5248325 A α JP 5-38413 A	
, ·	
	-

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' B01D53/26, B01D53/06

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' B01D53/26, B01D53/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996

日本国公開実用新案公報

1971-2003

日本国登録実用新案公報

1994-2003

日本国実用新案登録公報

1996-2003

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する請求の範囲の番号		
X Y	JP 2001-44089 A(高砂熱学工業株式会社), 2001.02.16, 特許請求の範囲1, 図2(ファミリーなし)	1-4, 6, 7, 11 5, 8-10		
Y	JP 9-47627 A (バブゴック日立株式会社) , 1997.02.18, 第3頁左欄14−19行, 図1(ファミリーなし)	5		
Y	JP 2002-186824 A (株式会社富士通ゼネラル) , 2002.07.02, 第3頁左欄26-30行, 図4(ファミリーなし)	8,9		

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 02.12.03 国際調査報告の発送日 1612.03 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 中村 泰三 中村 泰三 中村 泰三 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3466

C (続き) . 用文献の テゴリー*	関連すると認められる文献 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	EP 512534 A1 (Mitsubishi Jukogyo K. K), 1992. 05. 07, FIG. 16 & US 5248325 A & JP 5-38413 A	10
	·	
		:
		ŧ